EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

: 02142695

PUBLICATION DATE

: 31-05-90

APPLICATION DATE APPLICATION NUMBER : 31-03-89 : 01083695

APPLICANT: SONY CORP;

INVENTOR: KIGA TOMOYA;

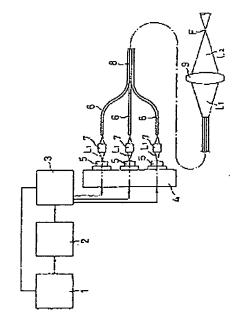
INT.CL.

: B23K 26/08 B23K 26/06 G02B 6/04 //

H01S 3/18 H05K 3/34

TITLE

: LASER BEAM MACHINE



ABSTRACY: PURPOSE: To realize the miniaturization and the high performance of the title machine by providing an optical fiber focusing part for condensing plural pieces of optical fibers on which laser beams emitted from each semiconductor laser are made incident, respectively, and a condensing lons for condensing a laser beam emitted from the focusing part.

> CONSTITUTION: An operating circuit 1 is connected to a semiconductor laser driving circuit 3 through a power source 2, and drives and controls a semiconductor laser. On a cooler 4, plural semiconductor lasers 5 are provided as a laser light generation source. The semiconductor laser 5 is constituted of a laser diode and emits a light beam by a signal from the operating circuit 1 through the driving circuit 3. Optical fibers 6 corresponding to the number of semiconductors 5 are provided, and a fiber coupling lens 7 is provided between them, respectively. Each optical fiber 6 is focused and formed as an optical liber focusing part 8, and on its end part, a focusing tens 9 is provided, and laser light L₁ emitted from the semiconductor laser 5 is condensed and becomes a working focusing light L2. In a focal position F of this working focusing light L2, working such as melting the solder, etc., can be executed.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

⑲ 日本国特許庁(JP) ⑪ 符許出願公開

母公開特許公報(A) 平2-142695

@Int. Cl. *	識別宏号	庁內整理番号	@公開	平成2年(1990)5月31日
B 23 K 26/08 26/06	K	7920—4E 7920—4E		
G 02 B 6/04	A E	8108-2H		
# 101 S 3/18 Н 05 К 3/34	Т	7377—5 F 6736—6 E		
		375.75	落少 未競少 3	示文項の数 1 (全10頁)

6)発明の名称 レーザ加工装置

②特 顔 平1-83695

②出 頤 平1(1989)3月31日

⑩呕63(1988)7月13日⑩日本(JP)⑩特颐 昭63-174373 優先権主張

典 尖 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 ② 発明者

東京都品川区北品川 6 丁目 7 番38号 ソニー株式会社内 智也 個発 明 者 ソニー株式会社 東京都品川区北品川6丁目7番35号 八 頭 出面

弁理士 小 池 男 外2名 倒代 理 人

医斑疹

1. 発明の名称 レーザ加工效武

2. 特許請求の顧問

収数の半導体レーザと、

各半導体レーザから出光したレーザ光がそれぞ れ入光される復数本の光ファイバが築來されてな る光ファイバ仏束部と、

上紀光ファイバ緑菜郎から出光されるレーザ光 を損失する纸光レンズとを有してなるレーザ加工 ww.

3.発明の評認な説明

(放棄上の利用分野)

本発明は、耐えば単用付け、泊接・切断券のよ うな婉然、加工に使用されるレーザ加工装置に関 し、特に平原体レーザを用いたレーザ加工装置に 関する。

(発明の挺要)

本発明は、レーザ加工設置を、複数の半導体レ ーザと、各半毎体レーサから出光したレーサ光が それぞれ入光される複数木の光ファイバが無収さ れてなる光ファイバ払双部と、上記光ファイバ纸 双印から出光されるレーザ光を返光する泉光レン ズとから構成することによって、質取の小型化。 高性能化等を実現し得るようにしたものである。

〔世来の技術〕

従来より、レーザ光は良好な指向性を待ち容易 に材料面上の微小面積に延期し得ることに約日し、 裏加工物を加熱溶離又は蒸発させる等して種々の 加工に必用することが武みられ一郎実用化されて いる。例えば、複技装置や切断装置がその一例で おり、さらに特別昭第60-111767号公根 には、フラットパッケージ型1Cの実装路板への 単田付けにレーザ光を利用する技術が開示されて

ところで、このようにレーダ光が泅りの加工装

特期平2-142605(2)

既に利用されるようになっているが、これら加工 装置に使用するレーザ光発生減はある程度高出力 を育することが必要である。したがって、このような高出力化を変現できるCO。 (炭酸ガス)レーザ (気体レーザ) ヤYAG (イットリウム・ア ルミニウム・ガーネット)レーザ (固体レーザ) 管をレーザ光発生減とするレーザ加工装置が得接。 切断、投入れ等の加工装置として実用化されている。

[発明が解決しようとずる原題]

しかしなから、上記CO。レーザやYACレーザを用いたレーザ加工装置では、高出力化を突取できる一方、は装置の外形が大きくかつ良量も大きい上に設備コストが高く応用範囲が限定されている。

また、気体レーザや国体レーザではレーザ光を 発生させるためのエネルギー効率が悪く、またレ ーザ装型を弁時発展させていないと出力が安定し ないために、不使用特においても勘禁して発援さ

されるレーヴ光を填光する模光レンズとを有して なることを特徴とするものである。

(作用)

本発明のレーザ加工整度では、レーザ光発生脈として拡散の半球体レーザが用いられ、これら半 係体レーザからのレーザ光が光ファイバにより集 東され被加工物に取射される。したがって、個々 の半導体レーザの引力が若干低くとも集束レンズ を介して放射されるレーザ光では大出力が確保される。

また、本発明に係るレーツ加工装置では駆動する平乃体レーザの数を制御すること、又は個々の 半原体レーザの出力を制御することで出力が調整 され、光ファイバの築東状態を変えることでレー ザ光のビーム形状が自由に設定される。

(実施與)

以下、本効明を適用したレーザ朋工技程の一実 協例を図面を参照しながら具体的に関明する。 せる必要があるのでランニングコストも高くなら ざるを得す、さらに上記種*のレーザ光は彼長が 長いために金属等への吸収率が低い。

さるに、レーザ先のビーム形状は光学系によってある程度変更は可能であるものの関約が多く、 光学調整に両相度を要するのみならず振光ロスが 大きい等、個々の処理がある。

そこで、本類明は、上記能来の技術が有する種本の機関を解決するために優異されたものであって、装置形式を小型化し得るとともに、 エネルギー交換数率に優れ、安定性、作業性に優れたレーザ加工製造を提供することを目的とするものであ

(単路を解決するための手段)

本発明は、上記の目的を追放するために提案されたものであって、複数の単導体レーザと、各率・単体レーザから出光したレーザ光がぞれぞれ入光される複数次の光ファイバが鎮東されてなる光ファイバ鎮東部と、上記光ファイバ線東部から出光

先ず、本数型の基本的構成を設明した後に、具 体的構造について説明する。

この加工整位は、第1 図に示すように、操作函数 1 によって検送の各回路を介して挙訴体レーザが駆動され又は制制されるようになされている。 そして、この歴作団路 1 は、意識 2 と検験されているとともに半導体レーザ駆動団跡 3 に接続されており、後半遂体レーザの駆動及び所定の割倒を 当該操作回路 1 により操作できるようになされている。

また、本装置には冷却器4が配設され、この冷切器4にはレーザ光発生限として複数の非報体レーザ5が設けられている。本設置における上記年 媒体レーザ5は、レーザダイオードから存成され、 上記録別回路3を介して伝達される上記録作回路 1からのは子により発光するようになされている。

さらに、上記扱数の単述体レーザ 6 の出光方向 には、この単画体レーザ 6 の数に対応した光ファ イバ 6 が設けられているとともに、済半導体レーザ 5 とこの光ファイバ 6 との間には、それぞれフ

特開平2-142695 (3)

ァィバ店合レンズ7が配扱されている。

したがって、上記各半導体レーザ 5 から出光されるレーザ光し、のそれぞれは、上配ファイバ結合レンズ 7 を介して上記光ファイバ 6 内に入光す

また、上記各光ファイバ 5 は、その中途部において他の光ファイバ 5 と一体となるように無限され光ファイバ級関節 8 となされている。この光ファイバ級関節 8 の端部には、各光レンズ 9 が単投され、各光ファイバ 5 内を歩致したシーザ光し,が発光するようになされている。

したがって、上記設置によれば、複数の半導体レーザ5から出光されたレーザ光し、は、それぞれ光ファイバ5内に入光するとともに、接光ファイバ6の福間において整光されて加工集東光し、となされ、この加工集東光し、の焦点位置Pにおいて例えば学出学を育敢する等の加工がなし得るようにされている。

以上が未發促の遊水的構成であり、以下その具 体的機能について度期する。

ーザ15の風動による温度上昇を抑制するために 設けられている。なね、上紀半年はレーザ冷切ス ニット14及び前記パワートランジスタ南却ユニット12。低度設冷却ユニット13は、いずれも 上記収納紙10の外部から当額収納部10内に配 替された冷却水炉通性16に冷却水を辨取させる ことによって各種化子綴数を冷却させている。

また、上記半導体レーザ冷却ユニット14の個方には複数の半導体レーザ制制回路17が設けられ、向記録作パネル11の負作ボタン11a等によって音振光導体レーザ例如回路17が作動し上記個々の半導体レーザ15のオン・オフや出力網を等の駆動場作が可能となされている。

なお、上記収納部 L Q 内には何記個々の半本体 レーザ L 5 の出力が一定に安定して得られるよう にAPC (Auto Power Control) 回跡が内配され ている。

モレて、上記演数の半導体レーザ15の先続に は、第1関に示すように、当該半導体レーザ15 の数に応じた複数本の光ファイバ18が型設され 先ず、前配郊1個に示すら作的路」、電線2. 昭勃 四路3、冷却線4及び単海体レーザ5等は、 第2個及び前3 図に示すように、包存状の収納部 10内に収納されている。特に、本級辺内には、 上面が監置外部に関ラ数置外部から固作すること ができるように、屋作バネル11が配級され、半 球体レーザによるレーザ光の出力調整や図米しな い外部機器とのインターフェース機能を変現できるよう各種の操作ボタン110や慢作ツマミ11 b 転が設けられている。

また、上記操作パネル11の下側には、パワートランジスタ冷却ユニット12や抵抗 お冷川ユニット13が投けられ国示しないトランジスクや抵抗的の温度上昇を抑制している。

さらに、上記収換略10円には、前述した常知 おが配設されてなる半導体レーザ冷却ユニット1 4が設置下面から起立するように設けられ、この 半導体レーザ冷却ユニット14に複数の平導体レ ーザ15が容勝自在に配数されている。上記学製 体レーザ冷却ユニット14は、これらの半遊体レ

ており、これもの光ファイバー8の返済、すなわり上記平導体レーザー5と歩光ファイバー8との間にはファイバ結合レンズー9がそれぞれ配設されている。このファイバ協合レンズー9は、上記予事事体レーザー5から出光したレーザゲー、か上記光ファイバー8内に入光するように配設されたものである。したがって、上記平原体レーザー5から出光される一定の放射角のを行するレーザル1、は、上記ファイバ結合レンズー9を介して上記を光ファイバー8内に入光する。

これら光ファイバーBは、その中途部において一体となるように例えば可促性をおする何状体内に抑和されて無果され光ファイバ級東部であるファイババンドル20とかされている。 本お、このファイババンドル20として集事された上記光ファイバ18の基本組織は、最加工物の形状や必要出力等に分せて独々選択すれば及い。例えば第5図(F) のように同志円状にしたり、 35図(B) のようにピラミッド状にしたり、 36のは第5図(C) のように矩形状にしても及い。 さ

特開平2-142695 (4)

らには、これら以外に示 5 図(B) のように直接状 にしたり、耶を図(8) のようにリング状体にする 学程との孤単超級にしても良い。

また、上記ファイパパンドル20の先續郎に取 り付けられた円筒状のレンズホルダー23には、 746 図及び事?図に示すように、抜光レンズであ る2枚のアクロマティックレンズ21,22が配 及されている。これらアクロマチィックレンズ2 1, 22は、前記抜数の光ファイバ18から出光 したレーザ光し、を集光するような形で配設され ている。

上述のように併放された木笠型によれば、前記 ` 収納師10内に記数された複数の半導体レーザI 5 から出光したレーサ光し、は、前記ファイバ加 エレンメ19により、各々の光ファイバ1 B内に 入売するとともに、個々の光ファイバ18(ファ イパパンドル20)の磯郎からは塩光ファイパー 8 の特性値 (NA値) に応じて免訟與8 で出流し 前記アクロマティックレンズ21,22に途士る。 そして、このアクロマティックレンズ21,22

8 図(A) ないし年8 図(B) に示すように、仮形す む半原体レーザ15の駄及び被照射物の照射面値 に応じて抵束する光ファイバミ8の塩来店舗の中 で、常に上記可視光を入光させた光ファイバ1.8 8 をモれぞれの中心部位置に完設すればよい。

このようにすれば、鉄光レンズであるアクロマ ティックレンズ21、22により築光されたレー ザ光し。の中心部位置には常に上記可視光が照射 されこの可換光が加工時におけるがイド光として 機能するので、被加工物の加工位置を容易且つ正 ほに特定することができ、仲業性をより向上する ことがてきる.

さらに、前記光ファイパ18の塩泉放機をフラ ットパッケージ型!Cの燐子配列に対応した形と すれば、ソラットペッケージ型ICの実装基板へ の半田付けが容易に行える。

前記レーザ加工数量を用いてフラットバッケー ジ型ICを契当否仮へ半田付けずるには、先ず、 前記ファイパパンドル20として集束された複数 の光ファイバ18の集京匹铙を半田付けずるフラ

を通過したレーザ系し、は加工進収光しまとなり、 旅点ドで騒小スポット極となる。

また木装置では、独数の半海体レーザしなから のレーザ光し、は、それぞれ落独路として光ファ イバ18を使用しており、さらにこれらの光ファ イパ18を進束しているので、装置の加工光学系 が部単になり、小型且つ軽量とすることができ、 操作性を向上することができる。 特にミラー角度 韓の四粒に熟練は不要となりレーザ光の単級路の 双川スペースを今底する必要がないので、異まっ た場所の加工も簡単に行うことができる。

なお、上記弦笛において彼加工物を加工する段。 より一層操作性を向上させるのに、上記数数に使 用した半導体レーが15を以下のように視収して

すなわち、前記供数記段された平海岸レーザー 5の少なくとも一つを可視光を発光する半導体レ ーザとし、当該買犯先を入光させる光ファイバー Bを、前心ファイパパンドル20の益量方向の中 心郎に位置するよう配設すれば臭い、例えば、扨

ットパッケージ型10の端子配列と同様に配置す るようにする。

すなわち、木例では第8図及び第10回(A) に 示すよろに、後辺するフラットパッケージ型10 (正方形で各辺にそれぞれ世数の句子を有したも の。) の辮子配列と同様に配置された複数の光フ ァイパ出射孔24が光学研的された光ファイパ出 計画26ヵに穿設されてなる光学系設統企具25 を用い、これを消記ファイパパンドル20の歩端 部に収付け固定した。上記光ファイバ出射孔24 の配列は、前間フラットパッケージ型10の帽子 区列と同様に矩形状でその各辺にそれぞれ違ファ イバ18の数に対応した数の光ファイバ出射孔? **4が1列に並みようになされている。上記光ファ** イバ出射孔24の配置の大きさは、半田付けする フラットペッケージ型!Cの形状及び光学系の倍 **串段計算で決定でき、また上記光ファイバ18の** 致も当族フラットパッケージ型iCの遊状及びレ ーザの出力によって伝むに決定することができる。 なお、上記光ファイバ出射孔2 4 は、上記の損

特蘭平2-142695 (5)

のように各辺にそれぞれ」列となされていてもよ いが、必要に応じて邳10図(8) に示すように各 近にそれぞれを例以上配置することも可能である。

次に、第11回に示すように、上記光学系接続 企具25 の先頭部にレーツ光を集光する氧光レン ズ26が脱股された光学レンズユニット27を取 り付けた後、光動上にフラットバッケージ型1C 28を観査した実験器板29を配置する。

上記珠光レンズ26は、前記フラットパッケー 少型1C28の大きさと予め設計されている先フ ァイパ1日の集束拡機によって、前記光ファイバ 山射面25 aから塩光レンズ26までの距離と、. せた当氷レンダ25から実勤益板29までの距離 2. が決定される、いわゆる可梁構造となされて いる。ナなわち、上記光ファイバ出射面20gか 5旗兆レンズ2 G までの額22 B と当接災兆レン ズ26から火装沓低29までの短組2。は、任倉・ に決定することができる。

上聞フラットパッケージ夏して38には、第1 1団に示すように、正方形で各辺にそれぞれ損数

の嫡子28s, 28b, 28c, 28dを有する ものを使用した。また、上記フラットバッケージ 101 C 2 B の婦子 2 8 a. 2 8 b. 2 B c. 2 B 日と前記突装基度29上の原体バターン部(図示 は省略する。)との間には、図示しないクリーム 华田を設けた。

次に、前配した複数の半導体シーザーをより出 光させたレーザ光し、をモれぞれの光ファイバし 8内に入光させて前記光ファイバ田射孔24より 加工類双光として出光させる。そして、向配光学 レンズユニット27の操作により終光レンズ26 を迅遊したレーザ光し、を前記フラットパッケー 少型「じ28の各辺の帽子28m, 28b, 28 c, 284に合わせて当該端子部のみに照射する,

この結果、上記レーザ光し。はフラットパッケ ージ型I C 2 8のそれぞれの崩子 2 B p , 2 B b , 28c、20gに酒したレーザビームパクーン3 O a 、 3 O b 、 3 O c 、 3 O d となる。 したがっ て、上記陶子284, 286, 28c, 28d5 では消記クリーム半田が保融し、当該協子28a。

28b. 28c, 2Bdと実装苗板29上の単体 パターンとが世気的に核状される。

このように、フラットパッケージ烈IC38の 全塩子28 a. 28 b. 28 c, 28 d を同時に 加払でむるので、セルフアライメント効果が餌待 でき、また、上記頭子288,286,286. 28 世部のみの知外ができるので、当該金帽子2 8 a. 28 b, 28 c, 28 d 邸を飼時加熱して も、フラットパッケージ型JC28の性能を劣化 させることはない。このため、非廚熱性のフラッ トパッケーグ硬1Cも平田付けすることが可腐と

また、上心レーザ加工鎮道においては、先のフ ラットパッケージ型IC28よりもさらに大きい 相似形の例えば、第12四に示すようなフラット パッケージ型iC31であっても実验益塩29に 半田付けすることができる。この場合には、先の 光ファイル出射面25mから須光レンズ26まで の距用を,と、抵光レンズ26から実強疑板29 までの迎駄と。を変化させて、当はフラットバッ

ケージ型i C3lの妨子3la、3lb、3lc、 3) dの大きさに合わせて照射すればよい。

この約果、上記フラットパッケージ班IC31 の各辺の横子31ェ、316、31 c. 31 dの 大きさに通したレーダビームパターン32g。3 2 b. 3 2 c. 3 2 4 が得られる。

なお、それぞれのフラットパッケージ取してが 扣似形でない場合には、向記半事件レーザ 1 5 を 選択的に駆動させれば個々のパターンに対応させ ることができる。また、2方向のみに箱子を育す るフラットバッケージ型!Cの場合にも、同様に 半郊体レーザ15を選択的に延動させてやれば単 田付けすることができる。

このように、本実指例のレーザ加工製設によれ ば、柘根形のフラットパッケージ型ICであれば 阿一の光学系(光学レンズユニット21) のみで 対応することができる。また、光学系の操作のみ で類単に过小型のフラットパッケージ以しCであ っても商材度に平田付けすることができる。

一方、長方形状のフラットバッケージ型10を

特開年2-142695 (6)

このようにすれば、長方形状のフラットパッケージ型 I C 3 5 の各辺の増予 3 5 a . 3 5 b . 3 5 c . 3 5 d の大きさに消したレーザビームパクーン 3 6 a . 3 6 b . 8 6 c . 3 6 d が得られる。

(乳房の効果)

以上の説明からも明らかなように、本発明のレーザ加工装置は、単導体レーザを使用していることから、レーザ自体の小型化はもちろん、皆核レーザを操作駆動するための弱路を小さくすることができるので設立会体の小型化を実現することができるとともに、騒動化することができる。

止た、上記半導体レーザは大産生産が可能であり、一方消費電力も少ないことから生産コストを低くすることができるとともに、ランニングコストの低下も実現することができる。

さらに、健果のレーザ加工設社のように常時発 振させる必要がなく必要な均のみ免扱可能である ことから数数の労命を延ばすことができる。

さらにまた、半導体の発掘出力は製造工程で一

実族症板に半田付けするには、前記光学レーダエ エット27を用いて一事に倍事を设定することの みでは半田付けすることができないので、長神長 の併不及び短袖益の俗字をそれぞれ設定して対応 する。例えば、第13回及び第14回に示すよう に、劇紀光学レーザユニット27に代えて光軸上 に 2 枚のシリンドリカルレンズ33.34を直交 するように配置する。そして、一方のシリンドリ カルレンズ33を長始用、他方のシリンドリカル レンズ34を短軸用としてそれぞれ倍率を設定す る。すなわち、長軸と短軸の倍率を2。対2、及 び8、対2。として設計し、さらに8、ナ2。ロ 1. + 2. の関係となる協点距離とすればよい。 なお、上記2、は光ファイバ出射町26まから短 鉛用シリンドリカルレンズ33までの原船、 £。 は風蚰川シリンドリカルレンズ34から実装益板 29までの死難、よ,は光ファイバ出射両258 から長帕用シリンドリカルレンズ33までの頚幕、 B. は長蚰閉シリンドリカルレンズ34から突虫 **必仮2りまでの距離をそれぞれ衷す。**

様に決定されるので安定した出力を試持すること ができる。

また、木発明は、上記学等体レーザから出光したレーザ光を流紋本の光ファイバにより斑波らせるとともに、これらの光ファイバはは東されているので、当後光ファイバの和東陸線を任えることによってレーザ光のピーム形状。モードを任意に変更することができ、したがって加熱応用範囲が 広がり 高精度加熱を実現できる。

さらに、個々の光ファイバと半導体シーザでの 出合が市販されている扱光シンズで扱通に行うこ とがであるので、塩光エネルギーを扱小限のロス に止めることができる。

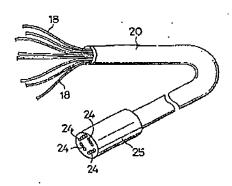
4. 図面の簡単な説明

類1回は本発明を適用したレーザ加工教室の基本的解放を示す複式図、第2回は具体的な数では 成の一例を示す概略報視図、第3回は収納部を拡 大して示す…部数断符視図、第4回はレーザ光を 光ファイバ内に入光させる状態を示す模式図、第

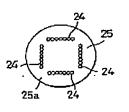
5回(A) ないし如5回(P) は光ファイバの単収貼 体の例をそれぞれ示す模式感、第5回はレンズホ ルダの一個を切断して示す料拠図、第7回はファ イパパンドルより山光したレーザ光の北光状態を 示す模式図、第8図(A) ないし乳8図(B) はガイ ド光を使用した場合における光ファイバの贝里島 位を示す模式図、如3回はフラットパッケージ型 ICの突旋指収への準用付けに使用した光ファイ パセポナツ部以入外が国、第10回(A) はその光 -ファイバの集束状態を示す正嗣図、第1021(0)は 光ファイバの孫束状版の他の例を示す正阿闍、邳 11回は正方形のフラットバッケージ型ICの支 競技板への半田付け状態を示す模式図、第12図 は相似形状のフラットパッケージ型 I C.の実数群 低への半田付け状態を示す模式図、類13回は最 方形のフラットバッケージ剝!Cの実袋指揮への 単用付け状態を示す投式圏、第14回はシリンド リカルレンズの相対位置を示す模式巡である。

5. 15・・・- 半海珠レーザ

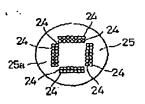
特別平2-142695 (ア)



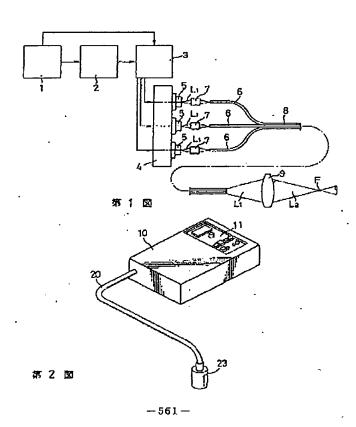
第9 図



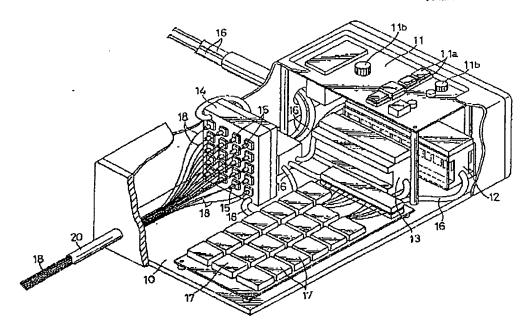
第10図(A)



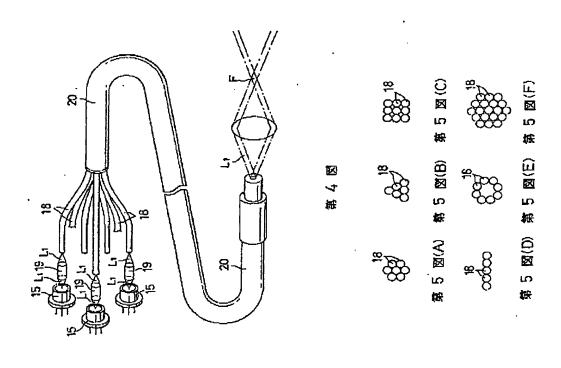
第10 図(B)



特閒平2-142695 (B)

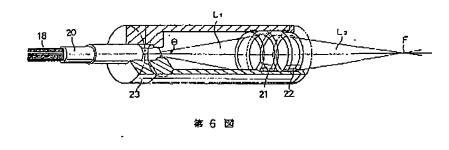


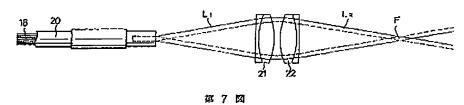
第3図

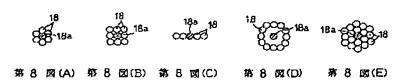


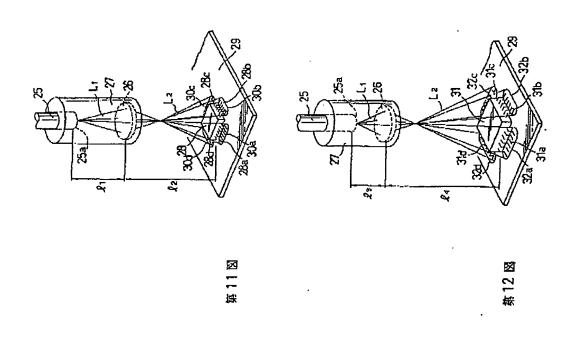
特開平2-142695 (9)

* * ; ; ; ;



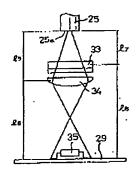






34 L2 33

奪 13 図



第14 図

- 7. 補正の内容
 - (1) 明尚書第15頁第14行目から第15行目に宣う「ファイバ加工レンズ」とある記載を「ファイバ抗済レンズ」と構造する。
 - (2) 国書第12頁第8行目から第10行目に亘り 「特にミラー角度等の調整に・・・・考数する必 要がないので、」とある記載を「特にミラー角度 等光学関発は不要となりレーザ光の基次路の實間 スペースに対する制約が少ないので、」と補正す る。
 - (3) 同番第13頁第12行目と第13行目の間に fなお、被加工物によっては、必ずしも限射ビー ムの中心に配設しなくてもよい。jを挿入する。
 - (4) 同毎毎14頁第第5行目に「正方形」とある記載を「矩形状」と構正する。

以上

特開平2-142695 (10)

郭 総 揃 正 癖 (自免)

平成1年6月9日

特许疗县官 吉 田 文 級 殿

- 事故1年 特許顾 第83695号
- 2. 発明の名称

レーザ加工藝辺

3. 補正をする者 平件との関係 特許出願人 住所 東京郊品川区北品川6丁自7 符3 5 号 名称 (210) ソニー 株 式 全 社 代表者 大 및 典 雄

4. 代 區 入

使所 〒105 東京都港区虎ノ門二丁自6 最 4 号 第11森ビル11階 和(508)8266 和

氏名 (6773) 弁理士 小 池

- 5、 被正命令の日付 自 強
- 6. 排正の対象

明和書の「発明の詳細な説明」の**個**